

①受託測定

番号	項目	測定名称	内容	金額(税抜き)
1	シミュレーションパラメータ測定	ABCパラメータ測定(ノボラックレジスト)	リソグラフィシミュレーションに必要な光学パラメータABCの測定	¥50,000
2	シミュレーションパラメータ測定	ABCパラメータ測定(CALレジスト)	リソグラフィシミュレーションに必要な光学パラメータABCの測定	¥150,000
3	シミュレーションパラメータ測定	分光Bパラメータの測定	リソグラフィシミュレーションに必要な光学パラメータBの分光特性の測定	¥10,000
		分光透過率測定(300-900nm)	分光透過率測定	¥5,000
4	シミュレーションパラメータ測定	現像パラメータ測定	リソグラフィシミュレーションに必要な現像パラメータの測定	¥300,000
5	シミュレーションパラメータ測定	PABパラメータ	リソグラフィシミュレーションに必要な現像PABの測定	¥200,000
6	シミュレーションパラメータ測定	PEBパラメータ	リソグラフィシミュレーションに必要なPEBパラメータの測定	¥200,000
7	アウトガス捕集	アウトガス捕集(露光中)	アウトガス評価(露光波長は193,248,365,436nmより選択)	¥100,000
8	アウトガス捕集	アウトガス捕集(ベーク中)	ベーク中のアウトガス評価	¥150,000
9	アウトガス捕集	アウトガス捕集(未露光)	アウトガス評価	¥100,000
10	アウトガス捕集	スタンダードサンプル(C14) 1ng/μlアンブル	アウトガス評価用スタンダード	¥50,000
11	アウトガスGC-MS分析	GC-MS分析	10成分までの定性および簡易定量	別表参照
12	特性解析	FT-IR測定(露光中)	FT-IR解析	¥50,000
13	特性解析	FT-IR測定(PEB中)	FT-IR解析	¥50,000
14	特性解析	QCM質量分析(露光中)	QCM質量分析(露光中の膜質量の変化の解析)	¥100,000
15	特性解析	QCM質量分析(現像中)	QCM質量分析(現像中のレジストの膨潤解析)	¥50,000
16	特性解析	QCM質量分析(液浸露光中)	QCM質量分析(液浸露光中の膜質量の変化の解析)	¥200,000

②受託サンプル作成

番号	項目	測定名称	内容	金額(税抜き)
1	露光サンプル作成	248,365,436nmおよびブロード	ウエハにレジストを塗布、OF露光、PEB、膜厚測定まで行います。	¥110,000
2	露光サンプル作成	193,157nm	ウエハにレジストを塗布、OF露光、PEB、膜厚測定まで行います。	¥150,000
3	露光サンプル作成	13.5nm(EUV)	ウエハにレジストを塗布、OF露光、PEB、膜厚測定まで行います。	¥700,000
4	レジスト塗布	レジスト塗布作業	ウエハにレジストを塗布、膜厚測定まで行います。	¥10,000
5	レジスト剥離	レジスト剥離作業	ウエハのレジストを剥離、洗浄・乾燥まで行います。	¥5,000
6	インプリント評価実験	インプリントパターンニング評価	インプリントによるサンプル提供	¥200,000
7	SEM観察作業	SEM観察作業	SEM観察を受託します。写真1枚のお値段を示します。	¥50,000

本価格表は定価表示です。
1サンプルのお値段を表示しております。

リソテックジャパン(株)